This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



(11) Publication number:

01

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: **63231956**

(51) Intl. Cl.: C08L 83/12 C08G 77/46 C08

(22) Application date: 16.09.88

(30) Priority:

(43) Date of application 20.03.90

publication:

(84) Designated contracting states:

COLTD

(72) Inventor: NAKAMURA TAKASHI **OYANAGI MITSUYUKI**

(71) Applicant: TORAY DOW CORNIN

(74) Representative:

(54) IONICALLY **CONDUCTIVE MATERIAL** AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a conductive material suitable as a solid state electrolyte of an electronic device such as a battery or a display element by dispersing a specified metallic ion in a specified crosslinked copolymer.

CONSTITUTION: 0.5-20 pts.wt. salt (A) of a metal of Group I or II of the periodic table is added to 100 pts.wt. mixture of an organopolysiloxane (B) having at least two carboxylated hydrocarbon groups in the molecule with a polyoxyalkylene (C) having at least two hydroxyl groups in the molecule, such as one of the formula HO-(R1O)n-H (wherein R1 is an alkylene; and n is 1-100) or a polyoxyalkylene (C) having a hydroxyl group on one end of the formula HO-(R2O)m-R3 (wherein R2 is an alkylene; R3 is an alkyl or an

aryl; and m is 1-100) in a molar ratio of the carboxyl groups of component B to the hydroxyl groups of component C of (1:10)-(10:1). The resulting mixture is reacted by heating in the presence of an esterification catalyst to disperse component A in a crosslinked copolymer comprising components B and C.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio



(11) Publication number:

OZ

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: **63231956**

(51) Intl. Cl.: **C08L 83/12** C08G 77/46 C08

1/22

(22) Application date: 16.09.88

(30) Priority:

(71) Applicant: TORAY DOW CORNIN

CO LTD

(43) Date of application publication:

20.03.90

(72) Inventor: NAKAMURA TAKASHI **OYANAGI MITSUYUKI**

(84) Designated contracting

(74) Representative:

states:

CONDUCTIVE MATERIAL

AND ITS PRODUCTION

(54) **IONICALLY**

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a conductive material suitable as a solid state electrolyte of an electronic device such as a battery or a display element by dispersing a specified metallic ion in a specified crosslinked copolymer.

CONSTITUTION: 0.5-20 pts.wt. salt (A) of a metal of Group I or II of the periodic table is added to 100 pts.wt. mixture of an organopolysiloxane (B) having at least two carboxylated hydrocarbon groups in the molecule with a polyoxyalkylene (C) having at least two hydroxyl groups in the molecule, such as one of the formula HO-(R1O)n-H (wherein R1 is an alkylene; and n is 1-100) or a polyoxyalkylene (C) having a hydroxyl group on one end of the formula HO-(R2O)m-R3 (wherein R2 is an alkylene; R3 is an alkyl or an

aryl; and m is 1-100) in a molar ratio of the carboxyl groups of component B to the hydroxyl groups of component C of (1:10)-(10:1). The resulting mixture is reacted by heating in the presence of an esterification catalyst to disperse component A in a crosslinked copolymer comprising components B and C.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio

砂日本国特許庁(JP)

⑩特許出顯公照

@公開特許公報(A) 平2-80462

識別記号 @Int. Cl. 3 庁内鎔理番号 **@公開 平成2年(1990)3月20日** 7364-5G 審査請求 未請求 請求項の数 6 (全10頁)

会発明の名称 イオン導電性材料およびその製造方法

昭63-231956

昭63(1988)9月16日

千葉県市原市有秋台西1丁目6番地 满 ②発 明 大 Ż 滋賀県東浅井郡湖北町馬渡251香地 ②出 トーレ・シリコン株式 東京都中央区日本檔室町2丁目3番16号 会社

〇(A)1分子中に少なくとも2何のカルボキシル 基合有換化水素薬を有するオルガノポリシロキ サンと(B)1分子中に少なくとも2個の水酸基 を存するポリオキシアルキシンとを反応させて なる共食合体製造物と、(C)周期律表語 | 接ま たは餠り舷の金属イオンとからなり、波金鼠イ オンが前記共更合体架輌物中に分散しているこ とも特徴とするイオン遊館性材料。

プルモレス 10-(110)。-#(史中、R・比二年代4 は1~106の盤数である。)で示されるものであ る、特許可求の頻素因を項記載のイオン思電性

HO-(8'0)。-1' (式中。 R"はアルキル抜またはアリールは。 mは1~ **有するものである。特許請求の節調第1項記載**

俗(A)1分子中に少なくとも2個のカルボキシル

(8)1分子中に少なくとも2個の水殻基をおす るポリオキシアルキレン

> 本成分中の水積器のモル数と(人)成 分中のカルボキシル杉のモル数の比 本が(1:16)~(10:1)となるよう

(C)週間体表質 I 脱さたは第11歳の金鳳組、 (A)成分と(B)成分の合計量106萬量 郎に対して0.5~20宝盆部、

からなる混合物を、エステル反応用無駄の存在 下に加熱することを特徴とする、イオン国電性 材料の製造方法。

約(B)成分のボリオキシアルキレンが一般式

-477-

港間平2-80462(2)

アルヤレン RO-(2'0)a-65 (式中、 R"は 一類似化 水光法。 n は 1 ~106の整数である。)で示されるもので ある、特許額求の観察第4項記載のイオン選出 性材料の製造力法。

1. 発明の辞報な契明

(産業上の利用分野)

本発明はイオン運賃性材料およびその製造方法に関する。

【従来の技術および売男が原決しようとする基題】 近年、包地、森示希子 (ECD等) 等の電子デバイスは、高性優化、小形化、 時世化が一般と遊 んでいる。それに伴いそれらに用いられるイオン 都営性材料も高性能化はもちろんのこと、 頃体化、 高価値性、高素軟性、高成形加工性、耐暴性など 粒々の高度な要求がなされている。

従来、このようなイオン国電性材料としては、 (1) 電解費を水、水性溶剤または有数簡素に密 係した電解質搭載:

- (4) ペータ・アルミナ (8-14,0,)、窓化リチウム (Li,4)。 ヨウ化リチウムーアルミナ (LIF-14,6,)、 ヨウ化似ルビジウム等の気軽質からなる保体電影質材料:
- (点) 高分子製脂マトリックスに肉類体表質 t 農または低 T 放食品の塩を物形、分価させた関係を 解費材料:

袋が知られている。

しかし、(i)の電解受換数は、材料に水または 有機構用等の複体を用いているため、電子デパイ ス外部への翻載という問題が常に存在し、この結 版によりデバイスの性健労化や河辺部島の損傷を 引き起こす場合がある。この欠点を敬夢するため に、電解質的版中に高分子化合物を混合して御状 あるいはゲル状にしたイオン過敏性材料もあるが、

- イ) 合有させる電景質(金属版) の森原魚が十分 に大きく、かつ、イオンに飛馬させる他力が大き いこと。
- ロ) 形蔵したイオンが高分子マトリックス中を移 動しやすいこと。

安があげられる。以上の条件を讃たす 百分子 海泊

としてはPPO(ポリエチレンオキンド)等のポ リエーテルセグメントを含む無偽体が比較的よい **移電性を示すため、酸々換けがなされている。し** かし、PBOの単体を製鋼しただけでは分子運動 姓に殷邦があり、玄道で十分な夢気なが好られて いない。そこで、この欠点を改良するため、分子 運動性の何めて爲いシロキサンセグメントとPE ロセグメントとを組み合わせた関体電解質の合成 が試みられている。例えば、特別町60-216463号 公銀、特別昭60-217263号公提および特別昭83-142061分公付にはSL-0-C結合により結合された シロキサンとPEOとの共気合体の契積額にリテ ウムイオン等を分散させてイオン導位性材料とし たものが思されている。しかし、Si-O-C結合は 水のぎ在により界及に切断されるため、材料とし ての取扱が極めて不便である。また、ソリッドス テートアイオニクス(Solid State louics), 15. 233(1985) 年にはポリエチレングリコールを 右側におするポリシロャサンを2 官住性イソシア ナートにより基格因化させ、金属イオンを分散さ

特別年2-80462(3)

せてイオン容な性材料としたものが悶景されてい る。しかし、この場合、十分な強度を出すさで厚 化させるには、NCO杯の最をOH店に対して十 分に過剰に加えなければならないが、遅存しただ CO店は電池などのデバイスに終み込んだ場合。 食格材と反応を起こす恐れがあり、実用化には質 城があった。さらに、韓國昭62-269159号公領に はシロキサンとPBOとの契偽物の製造方法とし て自金融塔によるヒドロシリル化反応や放射線 (電子線等) の図別による単稿方法を挙げ、これ らに、金属イオンを分数させて、イオン導発性材 おとしたものが関係されている。しかし、これら の方法の母合、まず、白金油点を思いる場合は、 系内に自金が発費することになり、得られた関係 電影質は最色を基するので、設示選手には通さな いばかりか、リテクムイオン等のキャリアイオン の移動度を低下させる恐れがあった。また、放射 限による根拠方法は以上のような欠点は除去でき るが、飲給に農火な費用がかかるため、契解化に 至っていない。

の金属イオンとからなり、該金属イオンが研究共 風合体駆換物中に分散していることを特別とする イオン準電性材料に関する。

これについて認明するに、(A)成分のオルガノボリンロキャンは、本意明のイオン海保材料の共 重合体解験等を成成する主別となるものであって、 該共和合体架議係を影成するためには1分子中に 2 収以上のカルボキシル結合有成化水銀銭を有す ることが必要であり、また、このカルボキシル基 含有反化水素が結合したシロキサン単位とそれ以 外のシロキサン単位の比単が 0.01~100の新程内 にあるものが好ましい。

本成分の分子構造は直数状、分枝状、現状、網状、三次元構造の何れでもよいが、共乗合体系統 物の形成の容易さからその平数以上は道鏡状もし くは分枝状であることが存ましい。また、その分 子屋は約に限定されないが、砂造の容易さ、共成 合体模類物としての辺底の使さを得るためには 200~600の範囲内にあることが行ましい。

(A)成分のカルボキシル協合有疑化水券基とし

このように、現在まで投棄されたポリシロキサンと他の高分子材料の果щ物からなる網帯電解質は、いずれも特性あるいは製造法に欠点を有しており、前述の電子デバイスへの応用としては適足すべきものではなかった。

本発明者らはかかる問題点を解決すべく飲息飲 計した純果、特定の共気合体果質物中に特定の金 既ポオンを分散させてなる材料が、上記のような 欠点がなくイオン界電性に優れることを見出し本 発明に製造した。

本免明の目的は混乱、表示完子などの電子デバイスの固体電解質として舒適に使用可能なイオン 運転性材料およびその製造方法を提供するにある。 (都額の解除単数とその作用)

かかる本意明は、

(A)1分子中に少なくとも2回のカルボキシル接合有次化本系基を引するオルガノボリシロキサンと(B)1分子中に少なくとも2回の水酸益を引するボリオキシアルキレンとを反応させてなる共成合体機構物と、(C)通媒体数据1版または群日展

では、何えば、一粒式BOBC-kf (式中、Rfはメチ レン茲,エチレン茲。プロピレン茲。プチレン兹。 ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オ クチレン基等の戻去数6~20のアルキレン基また はフェニレン基。ナフチレン基等の炭製数6~20 のアリール族である。)で承される私が挙げられ、 これらの中でもカルボキシアルキル基が好ましく、 カルボキシプロピル基が特に好きしい。(A)成分 中のカルボキシル基合有象化水素肪以外の有機基 としては、例えば、メチル誌。エチル誌。プロピ ル基質のアルキル基1フェニル基。トリル基。キ ンリル基等のアリール基;ペンジル 基。 フェネチ ル基等のアラルキル基が興家される。また、ケイ 器以子に結合した基としては、少量の水溶原子。 アルコキシ並が含まれてもよい。経済性および良 好な共国合体駆賃約の形成性の親点からはケイ美 原子に結合したオルガノ苺の半数以上はメチル法 であることが好ましい。かかるオルガノボリシロ キサンとしては、例えば、分子低何束綱がトリメ チルシロキシ基で封顧されたメチルカルボキシブ

转期年2~80462(4)

ロビルシロキサン・ジメチルシロキサン共致合体、 分子顧問求額がトリメテルシロキシ私で対象され たメチルカルボキンプロビルシロキサン・メチル フェニルシロキサン共並合体が挙げられる。

かかるオルガノポリシロキサンの合成方法としては何々の方法が知られているが、その1つの方法としてはシアノ基を有するオルガノジクロロシランとシアノ基を有さないじクロロシランとを共加水分解して初られる西状物を触水構液中でかくはんし、シアノ基がカルボキシル基に延化する反応と時間連合を起きせる方法が挙げられる(Potyper Communications. 26, 749 (1985)。参照)。

(8)成分のポリオキシアルキレンは上記(A)成分の駅橋間であり、架橋割としての物名をするためには、1分子中に少なくとも2個の水積器を含有することが必要である。本成分の分子構造および化学構造については特に限定されないが、共東合体銀機例の形成の容易を等から一般式アルギレン。10-(R*0)。-08(式中、R*は一般表表本数話。n

かかる分子都片末端のみに水散基を打するボリオキシアルギレンは上記(A)成分と紹合反応し、 鉄型合体架機物中にボリオキシアルキレンのグラフト類を形成させる働きをする。本発明において は、かかるグラフト類が満干存在した方がイオン 環電性が向上する傾向にある。かかる分子類片次 舞のみに水酸新き含有するボリオキシアルキレン アルギルス・ は上式中、 R*は上記と同様な 世報でもオー あり、 R*はメチル高、エテル装、プロピル基等 のアルキル低;フェニル基、ナフチル基等のアリール最である。

本発明のイオン海電性材料は、上記のような(A)成分と(B)成分とも反応させてなる美強合体 経済物と(C)風解体表部に放または第B級の金級 イオンからなるものであるが、この共良合体基礎 物は、生に(A)成分中のカルボキシル站と(B)成 分中の水間站とのエステル化反応によって形成されるものであるので、その反応手段としてはカル ボキシル終と水酸路との反応に用いられている世 来公知の反応単段、例えば、ルイス散等のエステ は 1 ~ 100の質数である。)で示される分子銀画来 館に水鉄芸を対するボリオキシアルキレンが行ま しい。 かかるポリオキシアルキレンは上式中、 R*は、メテレン基。エチレン芸、プロピレン基。 ブチレンは、ペンチレンは、ヘキシレン芸、ヘブ テレン芸等のアルキレン基本かフェールナンビー でボットンはまたはアルトルリンス・ローンとの 地系もファーロッグも本来をである。a は 1 ~ 100の英国内であり、 5 ~ 28の韓国内であること が好ましい。

(8)成分は上記のような1分子中に少なくとも2個の水酸基を有するポリオキシアルキレンであるが、より高いイオン導電性を要求される場合には、このポリオキシアルキレンに一般式 76モレン 100-(18*0)a-18*((式中、R*は 一一般に 1 ~100の 数数である。) で示される分子解片来端のみに水酸器を有するポリオキシアルキレンを含有するものであることが好ましい。

ル化反応的語を使用し、普遍または加熱下に反応 させる方統が利用できる。

(C)成分はイオン球型性付与剤であり、これは、 対照件表別 1 族または第 8 族に属するものであれ ばよく特に設定されない。かかる金属イオンとし ではリテウム。ナトリウム。カリウム。カルシウム。マグネシウム等の金属イオンが倒示される。 これらの中でも単位体積あるいは単位盤量等りの エネルギー出変を大きくするためにはリチウムイ オンが好ましい。また、本発明のイオン郷電性材 料を電色などに適用する場合は、同いられる電極 材と同様のイオン(例えば、電優材がリテウムの 皆合はリチウムイオン)を選択する必要がある。

かかる(C)成分は、通信、金属版の形形で使用される。金属版の特別としては、いずれでもよいが、イオン専電性を高めるためには過程実限リテウム(LiC40*)。ホウファ化リチウム(LiBF*)。 リンファ化リチウム(LiPF*)。三ファ化メタンスルホン酸リチウム(LiCF*, SO*,)。コウ化リチウム(LiC*) (LiA) (Tital) (

凭即平2-80462(5)

また、その分数をは共済合体契摘物中のオキシアルキレン基のそル数 [RO] に対する塩のモル数 [S] (何えば [Liceo,] 等) 比 [S]/[RO] は0.005~0.25とすることが分ましく、 より好をしくは0.01~0.05である。 これは [S]/[RO]が0.25と越えると金属塩が均一に分散し越くなり、また0,005米肉になると高いイオン専取性が砂酸くなるからである。

イス酸を添加し、これをエステル化反応により架構して、(A)級分と(B)成分とからなる共宜合体 銀動物を遵ると何時に(C)成分を分散させる方法 が挙げられるが、本発明のイオン母母材料を製造 するには、次のような製造方点が許ましい。

(人)1分子中に少なくとも2個のカルボキンル基

てなわち、

含有炭化水粧品を有するオルガノボリシロ中サ

(B)1分子中に少なくとも2個の水酸感を有する ポリオキシアルキレン

> 本成分中の水砂糖のモル数と(A)収分 中のカルボキンル番のモル数の比率が (1:10)~(10:1)となるような登.

(C) 月期体表部「表または第日表の金属性、 (A)成分と(B)成分の合計量190度量 毎に対して0.5~20度量部、

からなる舞台物を、エステル化反応触媒の存在下 に加熱するという方法である。

これについて説明するに、ここで使用される

(A) 攻分と(B) 成分は耐配イオン選嘱性材料の改明の項で辞述した(A) 成分と(B) 成分と同じである。

(B) 成分の配合剂合は本庭分中の木酸基のモル酸と(A) 成分中のカルボギンル基のモル数の比が {1:10}~(10:1)の範囲内であり、(1.0:1.2)~(1.2:1.0)の範囲内が好ましい。これは(A) 成分と(B) 成分はいずれの比率でもエステル化反応が起こり。 四体化した共産合体型機数が移られるが、(A) 成分中のカルボギンル系のモル変質は対称の比率が大市に異なると本意関のイオン専駆性対称中に未反応のカルボギンル系をは水散はが投存した状態となる傾向にある。このようにして得られたイオン建築性材料を電池等に応用した場合には、電機材との反応等の弊等が起ことが予想されるので、好ましくない。

(C)成分は前記イオン課館性材料の設明の項で許さした(C)成分と同じであり、その配合景は(A)成分と(B)成分との合計時100重量部に対して0.5~20度量部である。これは0.5減量額束額

になるとイオン専場性が低下し実用に供さなくなるからであり、一方、20萬量部を終えると問ーな 品合物として得られないからである。

このがはにおいては(人)成分~(C)核分からなる場合的をエステル化反応用熱感の存在下に加熱するのであるが、ここで使用されるエステル化反応用触解は特に限定されず。一般にカルボキシル以を引きる化合物と水解場を有する化合物とのエステル化反応に使用されている公倒のエステル化反応性機、例えば、破極、無機、奇嫌等が使用される。また、加熱はエステル化反応を促進してもと同時にエステル化反応によって発生した例全物である水を除去するための技術手段であり、その母表は通常150で以下である。

また、この領徴反応は一般に有機協利中で行うことが有利である。かかる有機構剤は、(A)~(C)成分を用態あるいは分散し持るものであり、かつ、(A)成分と(B)成分とのエステル化反応を 配容しないものであればよく、特に限定されない。 かかる有機溶剤としては、例えばテトラとドロフ

转聞平2-80462(6)

ラン、ジオキサン、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド、ジメテルスルホキシドが挙げられる。 また、このエステル化反応は副生物として本を 生成するので、及終的には本発明のイオン厚館性 材料を被圧下に置くことが軒至しく、例えば常圧 下に有機利の治点以下でエステル化反応をある 程度逃行させた後に、有機増利を蒸発させ、しか る後に接圧下で顕然し、生成した水の除去とエス テル化反応の意給を同時に行う方法が推奨される。 (実能例)

以下。突施例にて、本売明をより詳細に説明す ス

なお、イオン郡電本の選定は次の方法で行った。
イオン郡電性材料をフィルム状に収謝し、認定
用以料とした。この試料の厚さをマイクロメータ
ーで創定した後、試料の両面に選径1 mの円形プレート状の白金電箱を鍛賞し。この会体を任窓の 意取に設定できる減圧容配件に設置し、10⁻¹ Tore
以下の高変型まで減圧して試料の状態が十分に平 級に建した後、LCRメーター(機材ヒューレッ

化合物的:

HO- (CH, CH, O),-H

实施例2

実施到1で使用した化合物の0.814c. 化合物の0.247g お状での0.229c. 下記に示される化合物の0.247g および過程規能リチウム33.2 世をテトラヒドロフラン2 世を混合し、超音波を図射して十分に類似せしか、実施例1と同様な加熱乾燥処理を行ったところ、0.3 mの厚きの透明なフィルムを得た。さらに、イオン運電率を規定したところ、25でで7.8×10-6 S·cm*の質が得られた。

#0-(CH,CH,0),-CH,

实施 何 3

化合物四:

トパッカード社製4187A)により5 Hz~13M IIz の交流電圧を印制し、複談インピーダンス法により享電率を測定した。

实施织1

下記に示される化合物(似の.590 g, 化合物の0.410g および当鬼 無限リチウム28.4 m をテトラとドロフラン2 m と混合し、超行故を取射して十分に対象を取射して十分に対象を担合し、超行故を取射して十分に対象を担合した。この解析を3 m の の テフロでで 4 日間 知然した後、 其空数機 瞬にて140で 4 日間 東空転機 したところ、 0.3 m の の が が なっしたところ。 水 放 核に 印来する ピーク が 器 かん ないことと、 カルボニル はに 山来する ピーク が 1740 m - 4 に 位 位 で することが かった。 フィル はほぼ 完全に 行われ ない ことと、 カルボニル はに で っとい で ない で ない で ない で る で ない は は ば 完全に 行われ ない る ごと が わっった。 フィルムの イオン は 電 ボ を 間 が 得られた。 き 移 定 返 電 お の 関係は 所 1 に 示すと おりで る る と 単電 お の 関係は 所 1 に 示すと おりで る る 。

化合物(1):

下記に示される化合物的0.51%。 実施例 1 で使用した化合物的0.44% および過塩器難リチウム33.4 m をテトラヒドロフラン2 m と混合し。 超升波を風影して十分に解解せしめ、実施例 1 と同様な別熱を優勢吸を行ったところ。 0.3 m の原さの遺物なフィルムを得た。 イオン選取率を選定したところ、25で3.2×16-4 S・cn-3 の値が得られた。化合物的:

实施例 4

上記の化合物和0.442 g, 化合物の6.274 g, 化合物的6.284g および過程素限リチウム31.7 cc をデトラヒドロフラン2 mtと混合し、超音放を放射して十分に前所せしめ、実施例1と同様な加熱の最低理を行ったところ、6.3 mc の野さの透明なフィルムを特た。イオン選起率を開定したところ、28でで7.4×10⁻¹ S・cc⁻¹の値が得られた。

特別平2-80462(7)

实施树 5

上記の化合物の0.530g、下記に示される化合物 日 0.470g および過度機能リチウム23.4mg をテトラヒドロフラン2 dと混合し、母音波を照射して十分に海解せしめ、実施例1と同様な加熱乾燥処理を行ったところ。 0.3mmの厚さの透明なフィルムを得た、イオン遊업車を測定したところ、25でで1.5×10-35・cm-1の値が得られた。

化合物句:

(単位の印象)

110-(CH₄ CH₃ 0)₄-(CH₂ CH0)₅-N

実施例6

上記の化合物の8.59g, 化合物の0.416g および三フッ化メタンスルボン酸リチウム28.4mgをテトラヒドロフラン2 24と現合し、超音被を図針して十分に溶射せしの、突破例1 と同様な加熱乾燥処理を行ったところ、0.2mmの厚充の透明なフィルムを得た。イオン想電率を認定したところ、25でで1.8×10° 5 - cm² の値が扱られた。

本発明のインオ連衛性材料は、(A)成分と(B) 成分とからなる料定の共配合体製品物中に(C)成 分の金属イオンボ分岐しているので金担で高いイ オン理想性を示し、これを電子デバイス等へ適用 した限には概備れ、時作用等の影響がない等の特 数を有する。したがって高層根性の製品が終られ るほか、無色透明のため幅広い用途が開待できる。 また、その観路方法は、無便さ、食エネルギー性 等に質れるほか、規値投資に必要な経費が既接で きる等の特徴を有する。

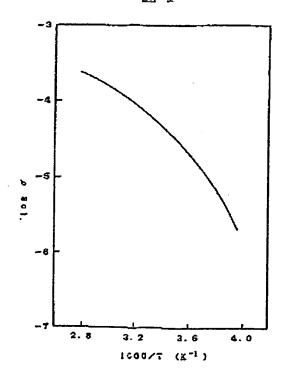
4. 図簿の籍単な説明

関1は本意明の実施例1で暮られたイオン建筑 地材料の関定温度と原電率の関係を示したもので ある。なか、図1においてのはイオン場色率であ り、下は絶対表度である。

特許出頭人

トーレ・シリコーン弁式会社

図 1



多統領正律

平成元年 4月21日 特許庁長官 吉田 文教 股

1. 3件の表示 昭報63年 経 新 原 第221956モ

2、発明の名肆

イスン研究性制料およびもの製造方法

3. 対正をする者

・ 事件との関係 ・ 特許出層人

解便者号 103

住時 某京都中央区日本构定町二丁目3番16号

名称 トーレ・ショコーン株式会社

元表者 英中 至已 (連約先 電話0438-21-3161行計画)

4、横正命令の日付

自元

5. 貧正により増加する発明の数

なし

・特定の対象 明想書の「特許請求の範囲」、「発明の評価な説明」の適 ないびに関西

-483-

共開平2-80462(8)

?。彼正の内容

(1) 明細管中

- (1) 特許級政の範囲を解析の通り確正する。
- (2) 第6页的17行

[15]e[<u>15</u>]と特定する。

(3) 第10页集1行

『一般式800℃·85』を『一般式800℃·R*・』と複正

(4) 第10頁的1行 [A・]を[R・]と辞正する。

(5) 数10页数4行

『炭素数6~20]を「炭素数1~8]と特定す。

(6) 好10页部6行

「アリール器」を「アリーレン券」と報正する。

(7) 加11页数8行

[ソクロロンラン]を[オルボノンクロロシラ

ン」と簡単する。

(8) 新11頁第20行

「80-(810)a-085を180-(2101a-85と接正する。

化合物(2)0. 410s.庭胶0. 1mgがよび過 塩蒸酸サテクム28. 4mg]と舗託する。

(14) 索20页影8行

「絳鮮せせた」を「恣解させた」と補正する。

(15) 新21頁在10行~第11行

「化合物(3)0. 247a]と[および]の間に

「・磁散り、1mg」を抑入する。

(16) 第22算数2行

「化合物(1)0、482g」と「および」の題に「, 映像0、1mg」を挿入する。

(17) 单22页的9行~ 由12行

と顔圧する。

(3) 数12页的5行~效6行

「ヘプチレン芸等のアルキレン茲」も「ヘプチレン基等の戻失故 1 ~ 8 のアルキレン茲』と母 正する。

(16) 第13页数9行~放11行

「R*はノナル森、エナル器、プロビル番号の、アルヤル第1フェユル器、ナフチル器等のでリール系である」を「R*はノチル路、エチル基、プロビル器等の反映費1~8のアルキル路1フェニル袋、ナフチル器等の反映費6~20のアリール墨である」とは正する。

(11) 新15页集2行

「イオン寒電性」を「イオン導電半」と硝正する。

(12) 第17頁於10行~然11行

「モル数(B)成分中の」を[モル胜と(B)収分中の)と貧正する。

(13) 新20页前5行~第6行

「下記に示される化合物(1)0.590g.化合物(2)0.410gおよび遊览定数ラチウム28.40gJを「下記に示される化合物(1)0.59Ug.

(18) 第22页末14行~的15行

「上記の化合物(4)0、442g,化合物(2)0、274g,化合物(2)0、284g以上び」を「実施例3で使用した化合物(4)0、442g,実施例1で使用した化合物(2)0、274g,発施例2で使用した化合物(2)0、284g,税款0、1+g以上が」と認正する。

(19) 据23页纸2行~据3行

「上記の化合物(1)0.530g,下記に余される化合物(5)0.470g以よび)を「資施料」で 使用した化合物(1)0.530g,下記に示される化合物0.470g,改成 0.1mg以よび」と 純正ナス

(26) 核20页的19行

「図1」も「治1図」と祖正する。

(21) - 第23页差13行~差14行

「上記の化合物(1)0.59g,化合物(2)0.410gおよびjを「実施的!で使用した化合物(!)0.590g,化合物(2)0.410g,放使0.

| waおよび」を答正する。

-484-

ı

於閉平2-80462(9)

湖底

(22) 数24页数3行~数4行

「あいイマン要信在を示し、これを電子デバイス等へ通用した解には」を「あいイオン部電車 を示すという特徴を有し、きたこれを電子デバイス等へ適用した際には」と被託する。

- (23) 第24貝点12行 「図1」を「第1図」と観点する。
- (24) 第24頁的14行 [図1]を「約1図]と利正する。
- (11) 閉頭を別集の通り前正する。

装計数末の説明

##.

(1)(A)1分子中に少なくとも2個のカルボキシル語含有気化水煮塩を有するオルガノボリンロキサンと(B)1分子中に少なくとも2個の水酸 芸を有するボリオキシアルキレンとを反応させてなる臭魚合体製機物と、(C)貿別得表所に被または第11版の金属イオンとからなり、註合属イオンが設定臭気合体製機物中に分配していることを特徴とするイオン源電性材料。
(2)(B)成分のボリオキシアルキレンが一般式 #8-(R·0)a-#(式中、R·はアルキレン芸・まは1~100の姿度である。)で示されるものである、特許別次の範囲第1項更数のイオン源温性

(3)(B)成分のポリオキシアルキレンが、一般 式HO-(R⁺O)=-R²(式中、R²はアルキレン器。 R³はアルキル概またはアリール構。=は1~1 O O の整義である。)で尿をれる分子質片末端 のみに水酸菌を有するポリオキシアルキレンを 含有するものである、特距線束の範囲取1 仮紀

板のイオン等電路利料。

(4)(入)1分子中に少なくともで個のカルポキンや基当有戻化水業苗を有するエルガノポリシロキサン。

(B)1分子中に少なくとも2個の未放店を有す るポリオチンアルキレン

本成分中の水酸 歴のさル酸と(A)放分中の カルポキシル基のモル酸の比単か(1:10) ~{10:1)となるような量、

8 1 V

(C)は野秘妄事 | 板または単11歳の金属塩__ (入)成分と(B)成分の合針量 1 0 0 重量群 に対して0.5~2 0 重量路、

からなる統合物を、<u>エステル化反応用強媒</u>の存在下に加熱することを特徴とする、イオン専選 性材料の製造方法。

(51(B)成分のよりオキシアルキレンが、一般 点<u>RO-(B'0)=-E(</u>式中、R'はアルキレン族、aは l~100の登数である。)で示されるもので ある、好許請案の範囲点く項記載のイオン認識 性材料の製造方法。

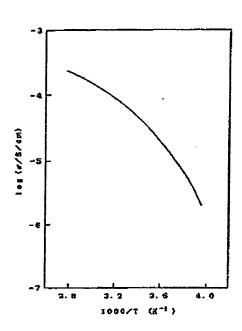
(6)(B)成分のポリオキシアルキレンが、一位

式書O·(R=0)o·R²(式中、R²はアルキレン芸。 R³はアルキル芸またはアサール茜。oは1~1 O O の整数である。)で示される分子領庁未婚 のみに木鉄基を存するギリオキシアルキレンを 含存するものである、特許誘家の範疇部4項記 載の1メン署庭性材料の製造方法。

-485-

持聞平2-80462 (10)

≘ 1 671



- 486 -
